



Основной офис

Raith GmbH
Technologiepark
Hauert 18
44227 Dortmund
Germany
Тел: (+)49 - 23 19 75 00 00
Факс: (+)49 - 23 19 75 00 05
E-Mail: sales@raith.com
Web: www.raith.com

Контактное лицо

Dr. Ralf JEDE
Управляющий директор
Тел: (+)49 - 23 19 75 00 00
Факс: (+)49 - 23 19 75 00 05
E-Mail: jede@raith.de

Основной офис в США

Raith USA, Inc.
2805 Veterans Highway, Suite 23
Ronkonkoma
New York 11779
USA
Тел: (+)1 - 63 17 38 95 00
Факс: (+)1 - 63 17 38 20 55
E-Mail: sales@raithusa.com
www.raith.com

Контактное лицо

Dr. Jason SANABIA, Ph.D.
Президент и исполнительный директор
Тел: (+)1 - 63 17 38 95 00
Факс: (+)1 - 63 17 38 20 55
E-Mail: js@raithusa.com

Больше 25 лет компания Raith занимается проведением инновационных разработок в области высоких технологий и их продаж. Продукты Raith на сегодняшний день используются во всем мире для исследований в области нанотехнологии. Главный офис Raith находится в Германии, филиалы – в Северной Америке и Гонконге.

Основные области деятельности компании - разработка и производство для промышленности сверхтонких поверхностных структур в диапазоне меньше 10 нанометров (электронно-лучевая и ионно-лучевая литография) и полупроводниковых инструментов для тестирования. Ноу-хау фирмы Raith, накопленное за годы работы в этой области, используют такая известная компании как Qimoda (бывшая Infineon) и Массачусетский технологический институт в Бостоне.

Опираясь на высококвалифицированный штат физиков, инженеров и технического персонала Raith предлагает оптимальное обслуживание и техническую поддержку в вопросах применения и обеспечения. Около 100 сотрудников работают в штате компании на всех континентах.

Во всем мире Raith обучает свой персонал, чтобы обеспечить быструю и компетентную помощь клиентам. Компания Raith предлагает своим клиентам следующую инфраструктуру: региональные встречи пользователей, программное обеспечение и обучение. С 1985 Raith проложил путь внедрению метода сканирующей электронной микроскопии SEM. Сегодня ассортимент продукции компании включает кроме прочего системы электронно-лучевой и ионно-лучевой литографии. Эти системы используются в современных исследованиях в областях физики и электроники, а также для научно-исследовательских работ в других отраслях.